

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA FAKULTATEA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gradu Amaierako Lana Ingeniaritza Elektronikoko Gradua

Elektronika inprimatuan oinarritutako RLC zirkuituen diseinua eta fabrikazioa

Egilea: Alexander Ugena Fernandez Zuzendariak: Iñigo Arredondo López de Guereñu Jose Manuel Gonzalez Perez

Leioa, 2022ko ekainaren 23a

Gaien Aurkibidea

1	Hel	buruak	2										
2	Sarrera												
3	Dielektrikoen karakterizazioa												
	3.1	Material dielektrikoak	4										
	3.2	Erresonadoreak	4										
		3.2.1 Eraztun erresonadorea	7										
		3.2.2 T erresonadorea	8										
	3.3	Eraztun erresonadore bidezko karakterizazioa	9										
		3.3.1 Diseinua	9										
		3.3.2 Eredu teorikoa	10										
		3.3.3 Eredu esperimentala	13										
	3.4	T bikoitzeko erresonadore bidezko karakterizazioa	15										
	3.5	Serigrafia bidez eraikitako erresonadorea	18										
4	Inp	resio bidezko RLC zirkuitua	20										
	4.1	Elektronika inprimatua	20^{-1}										
		4.1.1 Inprimazio teknikak	21										
		4.1.1.1 Serigrafia	21										
		4.1.1.2 Inkiet printing	$\frac{-}{22}$										
		4.1.2 Materialak	$23^{}$										
		4.1.3 Abantaila eta desabantailak	23										
	42	RLC zirkuitua	$\frac{-0}{24}$										
	4.3	Elementuen analisia	26										
	1.0	4.3.1 Kondentsadoreak	$\frac{-0}{26}$										
		4.3.1.1 Inprimatutako kondentsadoreak	$\frac{-3}{28}$										
		4 3 1 2 Analisi esperimentala	$\frac{-0}{29}$										
		4.3.2 Harilak	$\frac{-0}{36}$										
		4 3 2 1 Inprimatutako harilak	37										
		4 3 2 2 Analisi esperimentala	37										
		4 3 3 Erresistentziak	40										
		4.3.3.1 Analisi esperimentala	40										
	4.4	Diseinu eta fabrikazioa	41										
5	Onc	dorioak eta etorkizunerako proposamenak	45										

1 Helburuak

Gradu amaierako lan honek bi helburu nagusi ditu. Alde batetik helburu teknikoak daude, eta, bestetik, helburu transbertsalak. Azken hauek Tecnalia enpresan landu egingo dira.

Lehen helburu teknikoa erresonadore bat diseinatzea da materialak ezaugarritu ahal izateko. Horrela, nahiz eta kasu honetan material estandarrak erabiliko diren, edozein material maiztasun baxu edo altuetan ezaugarritzeko metodoa edukiko da. Erresonadoreen diseinu egoki bat egiteko hauei buruzko jakintza teorikoa izan behar da. Erresonadoreen diseinuen froga simulazio eta neurketa esperimentalen bidez egingo da.

Hurrengo helburua, osagai pasiboak elektronika inprimatuaren bidez fabrikatzea da. Osagai hauek ezaugarritzeko teknologia berri honen alde teorikoa ezagutu behar da eta zer eragin duen osagai pasiboetan. Horretarako azterketa teoriko, fabrikazio eta analisi esperimentala egingo dira.

Azkenik, RLC zirkuitu erresonante bat fabrikatu eta frogatu egingo da elektronika inprimatua erabiliz. Horrela, elektronika inprimatuaren bidez sentsore moduan erabiltzeko RLC zirkuituak fabrika daitezkeela frogatuko da.

Helburu transbertzalei dagokienez, Tecnalian ezagutu eta bere lan egiteko modua barneratu egingo dira. Hala nola enpresa baten barnetik egoera errealean ikusi, hau da, talde lana, komunikazioa eta ematen diren arazoak aurre ateratzen ikasi batik bat.

2 Sarrera

Gradu amaierako lan honen helburua nagusia elektronika inprimatua aztertzea da. Elektronika inprimatua fabrikazio-metodo zahar bat erabiltzeko modu berri bat da. Testua paperean inprimatu beharrean, tinta eroaleak, erdieroaleak edo dielektrikoak inprima daitezke egitura elektrikoa sortzeko egokia den edozein substratuan. Teknologia hau oraindik garatzen ari da, nahiz eta lehen aplikazioak dagoeneko komertzializatzen hasi diren [1].

Elektronika inprimatua etorkizunean oso erabilia izango dela aurreikusten da, honen merkatua 2011ean silizioan oinarritutako teknologiaren bikoitza izanik urte horretan [2]. 2020an IDTechEx enpresak egindako txostenaren arabera, elektronika inprimatuaren merkatua (material organiko, ez-organiko eta konposatuak barne) \$41.2 bilioitik \$74 bilioira igaroko da 2030ean [3]. Aplikazio potentzialak eroale moduan erabiltzea, logika eta memoria erabilerak, OLED teknologia organikoan, bateriak, eguzki-panel fotovoltietan, irrati-maiztasun bidezko identifikazio antenak (RFID) eta sentsoreak dira beste batzuen artean. Arrazoi guzti hauek direla eta, teknologia honen garrantzia eta gorakada onartu beharra dago. Ingeniari moduan garrantzitsua da autonomoak izateko baliabideak garatzea, are gehiago RF moduko arlo batean. Askotan sentsore edo iragazki bat fabrikatu nahi denean, dielektriko komertzialak erabiltzen badira fabrikatzaileak ezaugarrituta ditu. Hala ere, komertzialak ez diren dielektikroen permitibitatea ezagutu nahi denean, komenigarria da karakterizazioteknika espezifikoak erabiltzea haien propietate fisikoak zehaztasunez definitzeko.

Nahiz eta karakterizazio-teknika ezberdin egon, teknologia planarretan oinarritutako microstrip transmisio lerroetan (TEM) oinarritutako egitura erresonanteak erabili dira. Teknika hauek alde teorikotik sakonki aztertu dira eta simulazio elektromagnetiko (EM) eta sareen analizatzaile bektorial (VNA) erabiliz neurketa esperimental bidez frogatu dira. Bai simulazioan, bai laborategian egindako neurketetan, eskuragarri zeuden irrati-maiztasun (RF) material estandarizatu batzuen ε_r zehaztu da scattering [S] parametroetatik abiatuta. Ondoren, lortutako permitibitate erlatiboa fabrikatzaileak emandakoarekin alderatu da.

Memoriaren antolaketari dagokionez, bi ataletan banatu da. 3. atalean, materialen karakterizazioaren inguru azterketa eta frogak burutu dira T eta eraztun erresonadoreak erabiliz. CST programa erabiliz simulazioak egin dira, eta ondoren, fabrikazio metodo ezberdinak erabiliz, VNA bidez neurketa esperimentalak burutu dira. 4. atalean, elektronika inprimatua teorikoki eta praktiko aztertu dira. Baita RLC zirkuitu eta bere elementuen azterketa egin da, bukaeran zirkuitu honen diseinu eta fabrikazioa burutu ahal izateko.

3 Dielektrikoen karakterizazioa

Material dielektrikoak karakterizatzeko erresonadoreak erabili ohi dira, batez ere teknologia planarreko *microstrip* transmisio lerroak erabiliz sortutako eraztun eta T erresonadoreak. Atal honetan erresonadore hauek ulertzeko eta diseinatzeko beharrezkoak diren oinarriak bildu dira. Baita ere, hauen emaitzetatetatik abiatuz material dielektrikoen karakterizazioa posiblea dela aztertu da alde teoriko zein esperimentaletik.

Jarraitutako prozesuan eraztun erresonadorearen inguruko azterketa egin da, lehenik CST Studio Suite [4] programan diseinatu eta simulatuz, ondoren, fisikoki fabrikatutako erresonadorearekin alderatzeko. Azkenik, eraztun erresonadorearekin lorturiko emaitzak T erresonadore bat erabiliz lorturiko emaitzekin alderatu dira.

3.1 Material dielektrikoak

Material dielektrikoak eroankortasun elektriko oso baxua duten materialak dira, hau da, isolatzaileak dira, baina eremu elektriko baten menpean beraien barnean dipolo elektrikoak eratzeko ahalmena izan behar du [5]. Material dielektrikoen portaera hobeto ereduztatzeko eremu elektromagnetiko baten menpean daudenean bi parametro garrantzitsu daude: ε_r permitibitate erlatiboa eta $tan\delta$ galera tangentea.

Permitibitate erlatiboa edo konstante dielektrikoa konstante fisiko bat da, eta isolatzaileak eremu elektriko baten menpean energia elektrikoa metatzeko duen gaitasuna neurtzen du. Hutseko permitibitatearekin, ε_0 , duen erlazio gisa adierazten da (3.1).

$$\varepsilon_r(\omega) = \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} \tag{3.1}$$

Beste aldetik, disipazio faktorea material dielektriko batek berez duen energia elektromagnetikoaren galera kuantifikatzen du. Oro har, galera-tangentearen arabera parametrizatzen da. Galera-tangentea galera-erreakzioren eta galerarik gabeko erreakzioren arteko erlazioa bezala definitzen da (3.2).

$$tan\delta = \frac{\omega\varepsilon'' + \sigma}{\omega\varepsilon'} \tag{3.2}$$

Bi parametro hauek maiztasunarekiko dependenteak dira; hortaz, hauen estimazioa egiteko seinale periodikoak erabiltzen dituzten teknika ezberdinak erabiltzen dira.

3.2 Erresonadoreak

Aztertuko den printzipioa erresonantzia da. Definizioz, erresonantzia, zirkuitu elektrikoei dagokienez, maiztasun jakin batean gertatzen den fenomenoa da; zirkuituko elementuen inpedantziak edo admitantziak elkarren artean deuseztatzen direnean. Inpedantzia (Z) zirkuitu bat korronte bati tentsio bat aplikatzen zaionean eragiten dion oposizioa da. Inpedantziak

erresistentzien kontzeptua korronte alternoko zirkuituetara hedatzen du, eta magnitude eta fasea ditu. Admitantzia inpedantziaren alderantzizkoa da; hau da, zirkutuak korrontearo pasatzen uzten dion erraztasuna da.

Erresonantzia aztertzeko akabanatze-parametroak erabiliko dira, S parametroek sare elektriko linealen portaera elektrikoa deskribatzen dute seinale elektrikoek egoera geldikorrean estimuluak ezartzen dituztenean. S_{11} eta S_{12} erabiliko dira zirkuituak bi atakakoak eta elkarkariak direnez gero.



1 Irudia: Microstrip baten estructura bidimentsionala [6]. Parametro geometrikoak: W linearen zabalera, h dielektrikoaren lodiera eta Tmet (edo t) eroalearen lodiera. Substratuaren parametroak: ϵ_r materialaren konstante dielektriko erlatiboa eta tan δ materialaren galerak.

Erresonadoreak 1 irudian ikus daitekeen microstrip transmisio lerroa teknologia planarra erabiliz sortuko dira. Teknologia honetan, zirkuitua eratzen da geruza dielektriko moduan karakterizatu nahi den materiala jarriz. Aukeratutako zirkuituak T eta eraztun erresonadoreak izan dira, erabilienak baitira. Zirkuitu hauetatik [S] parametroak neurtzen dira, eta, horietatik, material dielektrikoa karakterizatzen duten tan δ galera tangentea eta ε_r permitibitate erlatiboa lortzen dira.

Teknika planarrean, *microstrip* transmisio lerroen ε_e permitibitate eraginkorra eta Z_0 inpedantzia karakteristikoa parametroak definitu daitezke material dielektrikoaren h eta ε_r ezaguturik. Hauek E. Hammerstad proposatutako ekuazioak (3.3 - 3.6) [7] eta Hammerstad & Jensen 3.7 ekuazioa erabiliz lor daitezke Z_0 inpedantzia karakteristikoa finkatuz.

E. Hammerstad: Erik Hammerstad hurrengo ekuazioak proposatu zituen $0.05 \le w/h \le 20$ eta $\varepsilon_r \le 16$ kasuetarako. Ekuazio hauek %99-eko zehaztasuna dute [8]. Ekuazio hauek w definitzeko erabiltzen dira.

Alde batetik, ε_e kalkulatzeko:

• $w/h \ge 1$: $\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + 12\frac{h}{w}}}$ (3.3) • w/h < 1:

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \cdot \left[\frac{1}{\sqrt{1 + 12\frac{h}{w}}} + 0.04 \left(1 - \frac{w}{h} \right)^2 \right]$$
(3.4)

Bestetik, Z_0 kalkulatzeko:

$$Z_0 = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_e}} \cdot \left[\frac{w}{h} + 1.393 + 0.667ln\left(\frac{w}{h} + 1.444\right)\right]^{-1}$$
(3.5)

• $w/h \le 1$:

• w/h > 1:

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_e}} \cdot \ln\left(\frac{8h}{w} + \frac{w}{4h}\right) \tag{3.6}$$

E. Hammerstad & O. Jensen: Ekuazio hauek ε_e kalkulatzeko erabiltzen dira %0.2-ko zehaztasunarekin $\varepsilon_r < 128$ eta $0.01 \le w/h \le 100$ baldintzak betetzen dituzten materialentzat [9]. Konturatu permitibitate eraginkorra material osoaren permitibitate erlatibo indibidualen batez bestekoa dela.

$$\varepsilon_e = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left(1 + \frac{10}{u} \right)^{-a \cdot b}$$
(3.7)

non,

$$a = 1 + \frac{1}{49} ln \left(\frac{u^4 + (u/52)^2}{u^4 + 0.432} \right) + \frac{1}{18.7} ln \left(1 + \left(\frac{w}{18.1} \right)^3 \right)$$
(3.8a)

$$b = 0.564 \left(\frac{\varepsilon_r - 0.9}{\varepsilon_r + 3}\right)^{0.053} \tag{3.8b}$$

$$u = w/h \tag{3.8c}$$

Behin microstrip-linearen parametroak finkatuta daudela, v_p hedapen-abiadura duen TEM bat bezala har daiteke, kontuan izanik material dielektrikoetan $\mu_r = 1$ dela. Konturatu ε_r erabili beharrean ε_e erabiltzen dela; izan ere, permitibitate eraginkorra $(1 < \varepsilon_e < \varepsilon_r)$ erresonadorearen portaera zehatzago deskribatzen du.

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_e}}$$
 non $c \equiv argiaren$ abiadura (3.9)

Maiztasuna eta hedapen-abiaduraren arteko erlazioa 3.10 ekuazioak ematen du. Bertan 3.9 ordezkatuz hedatzen diren uhinen uhin-luzera lor daiteke maiztasunaren arabera 3.11 ekuazioan ikus daitekeenez.

$$\lambda f = v_p \tag{3.10}$$

$$\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_e}} \tag{3.11}$$

3.2.1 Eraztun erresonadorea

Eraztun erresonadorearen estruktura 2. irudian ikus daitekeena da: bi ataka transmisio lerroen bidez konektatzen dira erdiko eraztunari. Transmisio lerroen eta eraztunaren artean gap izendatu den tarte txiki bat dagoela. Honek eragin txiki bat izan dezake erresonadoreen erresonantzia-maiztasunetan, baina, neurri handi batean, S parametroen punta-anplitudeengan izango du eragina [10]. Efektu horiek gap bakoitza seriean dauden bi kondentsadore moduan modelizatzen badira uler daitezke; hauek C_p kondentsadore parasito eta C_g gap kapazitantzia izanik [11]. Beste alde batetik, eraztunaren diametroa linearen zabalerarekiko behar bezain handia bada kurbadura-efektuak arbuiagarriak izan daitezke.



2 Irudia: Eraztun erresonadore baten diagrama. a)Goitik ikusita. b)Albotik ikusita.

Erresonadorearen batez besteko erradioa, hau da, eraztunaren erdiko zirkunferentziaren erradioa, transmisio-linearen uhin-luzeraren multiploaren berdina izango da. 3.12 ekuazioan r eraztunaren batez besteko erradioa, n modua eta λ linearen uhin-luzera dira. 3.11 ekuazioa 3.12-ean ordezkatuz, eraztunaren erradioa lor daiteke erresonantzia maiztasunaren funtzio 3.13 ekuazioan ikus daitekeenez.

$$2\pi r = n\lambda$$
 , $n = 1, 2, 3, ...$ (3.12)

$$r = \frac{nc}{2\pi f_r \sqrt{\varepsilon_e}} \quad ; \quad n = 1, 2, 3, \dots \tag{3.13}$$

3. irudian simulatutako eraztun erresonadore baten S parametroen moduluen espektroa dago. Ikus daitekenez, erresonantzia λ -ren multiploetan gertatzen da esan bezala, minimoak S_{11} parametroari dagozkiolarik eta maximoak S_{21} parametroari. Konturatu $S_{22} = S_{11}$ eta $S_{12} = S_{21}$ izango direla.



3 Irudia: Eraztun erresonadore baten S_{11} eta S_{21} parametroen moduluen espektroen adibidea.

3.2.2 T erresonadorea

T erresoneadorearen funtzionamendua eraztun erresonadorearena baino xumeagoa da. Izatez, 4 irudian ikus daitekeenez, bi atakako transmisio lerro batek zirkuitu irekian bukatutako stub bat du konektatuka paraleloki [12]. Stub honek erresonatu egiten du $\lambda/4$ -ren multiplo osoekin, λ transmisio lerroetatik hedatzen den uhinaren uhin-luzera izanik. Egitura honetan, stub-aren sarrera inpedantzia 3.14 ekuazioak ematen du:

$$Z_{in}^{stub} = Z_1 \frac{Z_L + jZ_1 tan\beta l}{Z_1 + jZ_L tan\beta l}$$

$$(3.14)$$

non Z_1 stub-aren inpedantzia karakteristikoa den, Z_L kargaren inpedantzia, l luzera-elektrikoa eta $\beta = 2\pi/\lambda$.



4 Irudia: T erresonadorearen diagrama.

Bi kasu daude erresonantzia emateko, n bakoitia edo bikoitia denean. Bakoitia denean, $l = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$ izango da; eta, ondorioz, $Z_{in}^{stub} = \frac{Z_L^2}{Z_L}$. $Z_L \to \infty$ denez, $Z_{in}^{stub} = 0$ lortzen da; hau da, zirkuitu laburra dago. Honek 1. atakatik sartzen den potentzia osoa stub-ean islatzen

dela suposatzen du; eta, eraginez, ez zaio potentziarik transmitituko 2. atakari. Orduan, $|S_{11}| = 1$ eta $|S_{21}| = 0$. Bikoitia denean ordea, $l = 2n\frac{\lambda}{4} = n\frac{\lambda}{2}$ da eta $Z_{in}^{stub} = Z_L \to \infty$ izango denez, zirkuitu irekia dago. Ondorioz, potentzia osoa transmititu egingo da 1. atakatik 2.era. Beraz, $|S_{11} = 0$ eta $|S_{21}| = 1$. Hortaz, *stub*-aren luzera 3.15 edo 3.16 ekuazioek emango dute erresonantzia baldtintzaren arabera.

$$|S_{11}| = 1 \quad \rightarrow \quad l = \frac{nc}{2f\sqrt{\varepsilon_e}} \quad ; \quad n = 1, 2, 3, \dots \tag{3.15}$$

$$|S_{21}| = 1 \quad \to \quad l = \frac{(2n-1)c}{4f\sqrt{\varepsilon_e}} \quad ; \quad n = 1, 2, 3, \dots$$
 (3.16)

Hau oso erraz identifika daiteke S_{11} eta S_{21} parametroen moduluaren espektroa behatzen bada. Bertan, $\lambda/4$ -ren multiplo bakoitiei dagozkien minimoak S_{21} -ean gertatzen dira, eta multiplo bikoitiei dagozkienak S_{11} -ean, 5 irudian ikus daitekeen bezala.



5 Irudia: Simulatutako T erresonadore baten S_{11} eta S_{21} parametroen moduluen espektroen adibidea [13].

3.3 Eraztun erresonadore bidezko karakterizazioa

Eraztun erresonadorea oso baliagarria da material dielektrikoaren karakterizazioa burutzeko. S parametroetatik abiatuz, 3.13 eta Hammerstad & Jensen (3.7) ekuazioak erabiliz permitibitate erlatiboa kalkula daiteke zehaztasun handiz. Bestetik, diseinatutako eraztun erresonadorearekin lortutako $tan\delta$ -ren zehaztasuna baxua denez [13], balio hau ez da kalkulatuko metodo hau erabiltzean.

3.3.1 Diseinua

Erresonadoreen diseinua burutzeko CST Studio Suite EM-rako 3D simulazio eta analisirako programa eta MATLAB [14] zenbakizko konputazioko softwarea erabili dira. Lehenengo pausoa, materialen propietatek ezagututa, MATLAB-en diseinurako idatzitako kodearen bidez erresonadoreen dimentsioak kalkulatu dira. Hurrengo pausoa gure erresonadorea CST programan eraikitzea da. Kontuan izan behar da ikasle lizentzia erabiltzen ari garela. Hori dela eta, 3D egitura sortzerako orduan 80000 edo 1000000 sare-gelaxka izan ditzake gehienez sare-motaren arabera. Hala ere, hau ez litzateke zertan arazoa izan beharko eginiko diseinuak burutzeko.



6 Irudia: Eraztun erresonadore bat CST-n diseinatua RT/Duroid 5880 materialean 0.127mm-ko lodierarentzat.

Behin erresonadorea CST-n sortuta dagoela, 6 irudian ikus daitekeen bezela, simulazioarekin jarraitzen da. Horretarako CST-k maiztasun eremuan simulatzeko ematen duen aukera erabiliko da, honek metodo konputazional elektromagnetiko ezberdinak erabiltzen ditu. Simulazioan lortutako datuetatik S parametroak dute interesa. Izan ere, hauek erabiliko dira permitibitatea kalkulatzeko MATLAB-en bidez.

3.3.2 Eredu teorikoa

Karakterizaziorako erabiliko den metodoa baieztatzeko Javier Carnererok bere gradu amaierako lanean erabilitako metodoa jarraituko dugu [13]. Bertan material komertzialak, 1 taulan ikus daitezkeenak, karakterizatuko dira simulazio bidez.

Eroale moduan $\sigma = 5.8 \cdot 10^7$ S/m eroankortasun et
a $t = 35 \mu m$ -ko lodiera duen kobrea erabili da. Dielektriko bakoitzaren lodiera (h) ezaguna da aldez aurretik; izan ere, emandako espezifikazioak lodiera konkretu baterako izan ohi dira. Lodiera hauekin, $Z_0 = 50\Omega$ -ko inpedantzia izan dezaten Hammerstad (3.3-3.6) ekuazioak erabilizmicrostrip transmizio lerroen zabalera (W) kalkulatu da. Erresonadore guztiak erresonantzia maiztasuna 3GHz-tan izan dezaten diseinatu dira.

Materiala	F	RT/Duroid	l 5880	Arlon AD600	Arlon AD1000
$\varepsilon_r^{teoriko}$	2.2 (1MH	Hz ; 2.20 \pm	0.02 (10 GHz)	6.15 (1MHz, 200MHz)	$10.2 \ (10 \text{GHz})$
$tan\delta$	0.0004 (1	(MHz); 0.0	0009 (10GHz)	0.003 (1 MHz)	0.0023 (10 GHz)
h(mm)	0.127 0.254 0.787			0.6	1.27
$W(\mathbf{mm})$ (50 Ω)	$W(\mathbf{mm}) (50\Omega) = 0.39463 = 0.78915 = 2.4451$		0.88545	1.27	
r(mm) (3 <i>GHz</i>) 11.5929 11.			11.5929	7.57	6.085

1 Taula: Material dielektriko komertzialen propietateak eta erresonadoreen dimentsioak.

Guztira sei erresonadore diseinatu dira, bat lodiera eta material bakoitzeko. Erresonadore hauen dimentsioak 1 taulan ageri dira, r eraztunaren erdiko erradioa izanik; hau da, 2 irudiaren arabera $R_1 = r - \frac{W}{2}$ eta $R_2 = r + \frac{W}{2}$ izango dira eraztunaren erradioak. Behin erresonadoreak CST-n simulatuta izanda, S₂₁ parametroak erabiliz permitibitatea kalkulatuko da Hammerstad & Jensen ekuazioen bidez. Lorturiko S₂₁ parametroak 7 irudietan ikus daitezke material bakoitzarentzat.

Irudiak aztertzean, begietsi daiteke erresonadore guztiak $3.0 \pm 0.1 GHz$ inguru dutela erresonantzia; beraz, erresonantziaren aldetik diseinua egokia dela esan daiteke. Beste aldetik, permitibitate erlatiboa aztertzeko, MATLAB-en idatzitako kodea erabili [15] da honen kalkulurako eta emaitzak 2. taulan bateratu dira. Lorturiko permitibitate erlatiboak teorikoetatik hurbil daude, errore handiena %5.13-koa izanik Arlon AD1000-ren kasuan eta txikiena %1.58-koa RT/Duroid-aren kasuan h = 0.254mmlodierarako.

Material	RT/	Duroid 5	5880	Arlon AD600	Arlon AD1000
$\varepsilon_r^{teoriko}$		2.2		6.15	10.2
h(mm)	0.127 0.254 0.787			0.6	1.27
$f_r(GHz)$	3.03	2.98	2.97	2.94	2.93
ε_r	2.1491	2.2348	2.2525	6.4263	10.7235
$\Delta \varepsilon_r (\%)$	2.31	1.58	2.39	4.49	5.13

2 Taula: Material komertzialetan simulazio bidez lorturiko emaitzak.

Lorturiko emaitzen erroreak onargarritzat hartu daitezke %10-ren azpitik daudenez gero, esan daiteke materialen karakterizaziorako eraztun erresonadorearen metodoa ona dela alde teorikotik [16]. Behin hau finkatuta, hurrengo pausoa karakterizazio metodoa esperimentalki baliagarria dela frogatzea izango da.



7 Irudia: CST-ko erresonadoreen simulazioen S_{21} parametroak.

3.3.3 Eredu esperimentala

Eredu teorikoa balioaztatuta, eraztun erresonadore erreal bat diseinatuko da laborategiko materialentzat; hauek 3 taulan ditugu beraien propietateekin. Propietateak fabrikatzaileak emandako datasheetetatik [17] atera dira. Taula berean kasu bakoitzerako kalkulatutako microstrip transmizio lerroen zabalera ikus daiteke. Eroale moduan xaflek dakarten 35μ m-ko lodierako kobrea erabili da. Erabilitako xaflak sandwich egitura jarraitzen dute: eroalea geruza bat behean eta goian eta dielektrikoa erdian. Laborategiko mugak direla eta, erresonadore bakarra egitea erabaki da Arlon 25N materialean 600MHz-ko erresonantzia maiztasunarentzat. Kalkuluen arabera erresonadore honen erradioa r = 48.6005mm-koa izan behar da.

Materiala	Arlon 25N	FR4				
$\varepsilon_r^{teoriko}$	3.38	4.7				
$tan\delta$	0.0025	0.014				
h(mm)	0.762	0.8 1.6				
$W(\mathbf{mm})$ (50 Ω)	1.7789	1.4659	2.9317			

3 Taula: Laborategiko material dielektrikoen propietateak eta microstrip transmizio lerroen zabalera.

Lehenengo, erresonadorea CST-n diseinatu eta simulatuko da eginiko kalkuluak egokiak direla baieztatzeko. 8 irudian lortutako S₂₁ parametroak ditugu; bertan, ikus daiteke erresonantzia 600MHz oso hurbil dagoela. Aldi berean, permitibitate erlatiboa kalkulatzen bada, *datasheeteko* baliotik %2.3 aldentzen den balioa lortzen dela ikus daiteke 4. taulan. Ondorioz, eginiko diseinu teorikoa egokia dela onartzen da da eta erresonadorea esperimentalki frogatzera igaro daiteke.

Erresonadorea eraikitzeko CircuitCAM programa erabili da; honek, CST-n diseinatutako eraztun erresonadorea eraikitzea ahalbidetzen du eta. Erabilitako makinak xaflaren kobrezko goiko aldea garbitzen doa barauts ezberdinak erabiliz, kasu honetan, 9 irudiko egiturako xafla lortu arte. Aipatu beharra dago diseinua inplementatzeko erabilitako makinak duen zehaztasuna ez dela hoberena, eta, adibidez, lortutako erradioa $r\approx 49.595mm$ -koa izan da. Are gehiago, microstrip transmizio lerroaren zabalera neurtzen bada; 1.256mm-ko zabalera du toki estuenean eta 1.773mm-koa zabalenean. Zehaztasun falta honek eragina izango du emaitzan aurrerago ikusiko denez.

Erresonadorea eraikita dagoela neurketak egin dira VNA bat erabiliz. VNA 50 Ω inpedantziarako kalibratu da erresonadorera konektatu baino lehen. Lortutako emaitza 10 irudian dugu, bertan ikus daiteke 640MHz inguru erresonantzia dagoela, zarata dezente izan arren. Lorturiko erresonantzia teorikoarekin konparatuz urrundu egin dela ikusten da. Bestetik, permitibitate erlatiboa kalkulatuz, 4. taulan ikus daitekeenez, datasheetean [18] ematen diguten datutik %13 urrentzen da.



8 Irudia: S_{21} parametroak Arlon 25N materialean simulatutako eraztun erresonadorearentzat.



9 Irudia: EHU-ko laborategian eraikitako eraztun erresonadorea Arlon 25N materialean 600MHz-rako.

Materiala	Arlon 25N (CST)	Arlon 25N (Esp.)			
$\varepsilon_r^{teoriko}$	3.	38			
$f_r (MHz)$	594	638			
ε_r	3.4577	2.9376			
$\Delta \varepsilon_r (\%)$	2.3	13.09			

4 Taula: Arlon 25N materialean T erresonadorearen bidez lorturiko emaitzak.



10 Irudia: S_{21} parametroak Arlon 25N materialean diseinatutako eraztun erresonadorearentzat.

Kasu esperimentala ondo aztertzen bada, eta kontuan izaten bada erresonadorea eraikitzeko instrumentazioaren zehaztasun falta lorturiko emaitza ulergarriagoa da. Orduan, ondoriozta daiteke, errorearen handiagotze hau ez dela karakterizazio metodoarengaitik, baizik eta erresonadorea eraikitzeko erabilitako prozesuaren zehaztasun falta dela eta.

3.4 T bikoitzeko erresonadore bidezko karakterizazioa

Materialen karakterizaziorako beste metodo bat T bikoitzeko erresonadorea da; honek bi T erresonadore independientek osatzen dute 11 irudian ikus daitekenez. Erresonadore hauek ez dute zertan gainazal berdinean egon independienteak direnez gero. Dimentsio ezberdinak dituztenez permitibitatea eta galera-tangentea kalkulatzea ahalbidetzen dute. Hala ere, eraztun erresonadoreen emaitzekin konparatzeko permitibitate erlatiboa kalkulatuko da soilik.

Erresonadorearen dimentsioak kalkulatzeko eraztun erresonadorearen metodo berdina jarraitzen da w-aren kalkulurako, hau da, zirkuituak 50Ω-ko inpedantzia izan dezan. Beste aldetik, inpedanditzia altuko eta baxuko stubentzat 50 $\sqrt{2}\Omega$ eta 50/ $\sqrt{2}\Omega$ inpedantziak hartzen dira batik bat; izan ere, hauek dira RF zirkuituetan erabiltzen diren ohiko balioak [13]. Stuben luzeera kalkulatzeko Hammerstad & Jensen eta 3.16 ekuazioak erabiltzen dira, $f = f_r$ ezarritako erresonantzia maiztasuna izanik eta l = L.

Eraztun erresonadorearen diseinu eta fabrikazioan zentratu denez, Arlon 25N materialean Miren Hayet tecnaliakolankideak 1GHz-ko erresonantzia-maiztasunerako diseinatu eta fabri-katutako T bikoitzeko erresonadorearekin lortutako datuak erabiliko ditugu. Erresonadore



11 Irudia: T bikoitzeko erresonadorearen diagrama.

honen dimentsioak 5 taulan daude.

Mirenek eraztun erresonadorean erabilitako prosezu berdina jarraitu du. Lehenengo, T erresonadoreak CST bidez diseinatu eta simulatu ditu, ondoren erresonadoreak fisikoki eraiki eta VNA bidez erresonantzia aztertu da. Lorturiko emaitzak 12 irudian ikus daitezke eta balioak 6 taulan bildu dira. Konturatu 12 irudian retrosimulazio deituriko hirugarren grafiko berria dagoela. Honek diseinuko dimentsioak kontuan izan beharrean eredu esperimentalean lorturiko dimentsioak erabiliz eginiko simulazioaren emaitzak dira. Hala ere, simulazio eta eredu esperimentalaren bidez lorturiko datuak izango dira kontuan soilik.

Materiala	Arlon 25N			
Stubaren inpedantzia	Altua	Baxua		
W (mm)	1.797			
$W_{stub} (\mathrm{mm})$	0.9899	2.9953		
$l_{stub} (mm)$	47.1136	45.0722		

5 Taula: Miren Hayetek Arlon 25N materialean T bikotz erresonadoreak 1GHz-ko erresonantzia maiztasuna izan dezan kalkulatutako dimentsioak.

Emaitzak aztertzen badira (6 taula), ikus daiteke nola erresonantziaren aldetik, simulazio zein eredu esperimentalean, esperotako 1GHz-tara asko hurbildu diren. Permitibitate erlatiboaren aldetik, simulazioan lorturiko emaitzak %5 baino errore baxuagoa izan da bi kasuetan. Eredu esperimentalean ordea, inpedantzia altuko *stub*-arekin %14.2 inguruko errorea lortzen da eta inpedantzia baxukoarekin %7.8 ingurukoa. Ikus daitekenez, berriro ere eredu esperimentalean simulazioan lorturiko errorea asko handitzen da, nahiz eta kasu honetan inpedantzia baxuko *stub*-ean lorturiko errorea onargarria den. Kontuan izan behar da eredu esperimentalea fabrikatzerakoan eraztun erresonadorearen prosezu berdina jarraitu denez zehastasun arazo berdinak izan direla. Ondorioz, zentzuzkoa da kasu honetan errore handitzea simulaziotik eredu esperimentalera



(b) Inpedantzia baxuko stuba.

12 Irudia: S_{21} parametroak Arlon 25N materialean 1GHz-tan diseinatutako T bikoitzeko erresonadorearentzat.

Materiala	Arlon 2	5N (CST)	Arlon 25N (Esp					
$arepsilon_r^{teoriko}$	3.38							
Stubaren inpedantzia	Altua	Baxua	Altua	Baxua				
$f_r (\text{GHz})$	0.976	0.997	1.060	1.032				
ε_r	3.5212	3.3636	2.9011	3.1158				
$\Delta \varepsilon_r (\%)$	4.18	0.48	14.17	7.82				

6 Taula: Arlon 25N materialean diseinatutako T bikoitzeko erresonadorearen emaitzak.

3.5 Serigrafia bidez eraikitako erresonadorea

Aurreko erresonadoreekin ikusi denez, errore handiegia lortzen da karakterizazio metodoa ontzat hartzeko. Horregatik, erresonadoreak eraikitzeko beste metodo bat erabili da errore handitzea fabrikazio teknikari dagokiola baieztatzeko. Erabilitako teknika serigrafia bidezko inprimazioa izan da. Teknika honetan zilarrezko tinta erabiliz PET material dielektrikoaren gainean erresonadorea inprimatu egiten da binilozko pantaila bat erabiliz. 13 irudian ikus daitekeen eraztun erresonadorea lortzen da. Ondoren, PET gainazalaren beste aldetik meta-lizazioa egiten da serigrafiaz bidez *microstrip* teknologia ahalbidetzeko. PET materialaren propietateak eta *microstrip* erresonadorearen dimentsioak 7 taulan daude.

14 grafikoko emaitzak aztertzen badira (8. taula), alde batetik, erresonantzia diseinatutako 1GHz-tan eman dela esan daiteke fabrikatutako erresonadorea 1.02GHz-tan erresonatu duenez gero. Bestetik, permitibitate erlatiboaren kasuan, lorturiko balioa ontzat har daiteke; izan ere, lorturiko errore handiena, eredu esperimentalaren kasuan, %7 baino baxuagokoa da. Ikus daitekeenez, dB difentzia handia dago bi grafikoen artean, hau konektoreekin neurketak egiteko egon diren arazoengaitik gertatu dela uste da.



(a) Albo batetik ikusita.

(b) Goitik ikusita.



Konturatu beharra dago, oraingoan ez dela simulazio eta eredu esperimentalaren arteko errore

Materiala	PET
$\varepsilon_r^{teoriko}$	2.9
$tan\delta$	0.005
h(mm)	0.35
$w(\mathbf{mm})$ (50 Ω)	0.90789
$\mathbf{r(mm)} (1GHz)$	31.4088

7 Taula: PET materialaren propietateak eta eraztun erresonadorearen dimentsioak.

handitzea gertatu. Hau inpresio teknikak duten zehastasunagaitik gertatzen da; izan ere, serigrafia bidez eredu teorikoa zehaztasun handiagoz fabrikatzea lortzen baida. Ondorioz, emaitza esperimentala ez da hainbeste aldentzen teorikotik eta, materialaren karakterizazioa egiterakoan %10 baino baxuagoko errorea lortzen da.



14 Irudia: S_{21} parametroak PET materialean 1GHz-tan diseinatutako eraztun erresonadorearentzat.

Materiala	PET							
	Simulazioa	Esperimentala						
$f_r(GHz)$	1.012	1.02						
ε_r	2.75	2.70						
$\Delta \varepsilon_r(\%)$	5.17	6.90						

8 Taula: PET materialean diseinatutako eraztun erresonadorearen emaitzak.

4 Inpresio bidezko RLC zirkuitua

Behin material dielektrikoen karakterizazio burututa inpresio bidez RLC zirkuitu erresonante bat diseinatu eta fabrikatu da PET materialean. Zirkuitua fabrikatzeko inpresio teknika ezberdinak aztertuko dira, halaber, hauen bidez lorturiko RLC elementuen analisia da.

Kontuan izan behar da, inprimazio bidez 2D zirkuitu bat lortzen dela tinta ezberdinak erabiliz. Honek elementu elektrikoak geometria ezberdina izatera behartzen du 3D zirkuituetako elementuekin konparatuz. Geometria berriak eta hauek burutzeko existitzen diren metodo ezberdinak aztertu dira.

4.1 Elektronika inprimatua

Inprimaketa tradizionalerako eta material berriak inprimatzeko, metodo eta mekanismo berdinak erabiltzen dira. Fabrikazio-metodoak bi kategoriatan banatu daitezke: inpresio analogikoa eta digitala. Inprimaketa analogikoak eskala handiko fabrikaziora egokitutako metodoak ditu: flexografia, grabatua eta serigrafia, batik bat. Inprimaketa digitala ukipen gabeko metodoa da, azalera neurrizko zimurtasuna eta tanta bakoitzaren kokapen zehatza ahalbidetzen dituena [19].

Inprimatze-teknika bakoitzak bere abantailak ditu, baina guztien faktore komuna prozesuak gehigarriak direla da. Honek hurrengoa esan nahi du: elektrikoki funtzionalak diren materialak substratuari gehitzen zaizkiola. Produktu elektronikoen ohiko fabrikazioak, hala nola fotolitografiak, substratutik urrun grabatutako materialak dituen prozesu bat erabiltzen du. Honek prozesuari etapak gehitzea dakar, 15 irudian ikus daitekeenez; baita behar den material kopurua handiagoa izatea ere [20]. Batuketa-teknologiari esker, gailu elektronikoak ekoizteko sistema teknologiko osoa alda daiteke, diseinu- eta fabrikazio-faseak, materialen aniztasuna eta gailuen egitura eta arkitektura barne.



15 Irudia: Teknologia gehigarri eta kengarrien prozesuen etapak [19].

4.1.1 Inprimazio teknikak

Hainbat teknika ezberdin egon arren, serigrafia eta inkjet tekniketan jarriko da arreta hauek izan baitira erabili direnak.

4.1.1.1 Serigrafia

Serigrafia pantaila bat erabiliz tinta substratu batera transferitzen duen inprimazio teknika da. Erabilitako pantaila marko batek tenkatuta duen sare batek osatzen du 16 irudian ikus daitekeen bezala. Pantaila ezberdinak daude igarotzen uzten duten tinta kopuruaren arabera. Kopurua sarearen "tarteek"finkatuko dute.



16 Irudia: Serigrafian erabiltzen diren pantaila mota bat.

Inprimazio prozesua pantailako eremuak estaltzean datza. Material bat erabiliz, biniloa normalean, inprimatu nahi den irudiaren negatiboa eratzen da, hau da, biniloan irudia da hutsik dagoena (17 irudia). Horrela, biniloa pantailan ipintzerakoan, honek tinta pantailatik igaroarazi egiten denean ostopatu egingo du eta substratuan irudia inprimatuta geldituko da soilik; 47(c) irudian ikus daitekeen moduan.

Serigrafia prozesua eskuz edo automatikoki egin daiteke makinen bitartez. Inpresio metodoa errepikakorra denez, behin lehen eredua lortuta, eskuz kasu gehienetan, inpresioa automatizatu egiten da nahi beste aldiz errepikatu ahal izateko.



17 Irudia: Tecnaliako serigrafia egiteko pantaila eta substratua prestaturik.

4.1.1.2 Inkjet printing

Inkjet fabrikazio-prozesuaren oinarriak sinpleak dira, tinta eroaleak, erdieroaleak edo dielektrikoak substratu batean inprimatu egiten dira. Tinta-mota bat aldi berean inprimatzen da, geruza-forma bat jarraituz, eta haren gainean beste tinta-mota bateko geruza bat inprimatzen da. Azkenean, geruza horiek egitura elektriko bat sortzen dute. Egitura sinpleena interkonexioa izan daiteke, baina osagai pasiboak edo aktiboak ere izan daitezke ikusiko denez.

Tecnalian Nordson E5 inkjet makina erabili da. Bertan egindako diseinuaren .dxf artxiboa inportatu behar da makinak interpretatu ahal dezan. Behin diseinua dugula, makinan hiru gauza konfiguratu daitezke: punta, presioa eta abiadura. Puntak inprimatuko den linearen zabalera definituko du, presioak isuritako tanten dentsitatea eta abiadura diseinuaren definizio maila. Diseinu berdina konfigurazio ezberdinekin inprimatzen bada emaitza ezberdinak lortuko dira.



18 Irudia: Tecnaliako Nordson E5 inkjet makina.

4.1.2 Materialak

Elektronika inprimatuaren oinarria tintak inprimatzen diren substratua da. Esan bezala, teknologiaren abantailetako bat substratua, funtsean, edozein gauza izan daitekeela da, paperetik gorputz azalera. Hala ere, praktikan, espero den kalitatea ez da lortzen gainazal guztietan, batez ere maiztasun altuetan lan egiten denean; eta, horregaitik erabiltzen dira plastiko mota asko. Substratu erabilienak poliimida (Pi), polietileno tereftalatoa (PET) edo polietileno naftalatoa (PEN) dira. Substratua material zurruna izan daiteke, silizioa edo beira, esaterako, baina normalean teknologiaren helburuetako bat mekanikoki malguak diren egiturak sortzea da; edozein modutan, malgutasuna nahi ez den aplikazioetan erabili daiteke.

Hala ere, elektronika inprimatuko elementu garrantzitsuenak tintak dira, hauen propietate fisikoak direla eta. Erronka egitura funtzionalak sortzeko tinten konbinazio optimoa aurkitzean dago, tinten inprimagarritasuna kontuan hartu behar baita. Tintek hainbat material izaten dituzte, eta, honek izango duen funtzioaren arabera, tintaren zati "adierazgarriena"polimero organiko eroale edo erresistentea edo tinta eroale nanometaliko ez-organikoa izan daiteke. Nanopartikuletako metala zilarra izan ohi da, baina urrezko edo kobrezko nanopartikulak ere erabil daitezke. Kontuan izan behar da azken hauekin lan egitea konplexuagoa dela delikatuagoak diren heinean.

4.1.3 Abantaila eta desabantailak

Zenbait arrazoirengatik elektronika inprimatua interesa irabazten ari da. Lehenik eta behin, substratu mota askotan aplika daiteke inprimatze-prozesua, eta hiru dimentsiotan inprima daiteke. Hau dela eta, gailu elektronikoak ekoizteko sistema osoa aldatuko dute, diseinu- eta fabrikazio-faseak, materialen hautaketa, egitura eta gailuen arkitektura barne. Bigarrenik, elektronika inprimatuak ekonomia hobea eskaintzen die elektronika fabrikatzaileei. Izan ere,

inprimazioan ez bezala, elektronika tradizionala masako produkzioaren eskalan bakarrik da merkea. Bereziki, inkjet inpresioak neurrira egindako bolumen txikiko produktuen ekoizpen malgu eta merkea eskain dezake. Hirugarren eta azkenik, inprimaketak lan egiteko modu berriak eskaintzen ditu. Inkjet teknologiak norbereko fabrikazioa ahalbidetzen du, eskala txikiko mikrofabrikei aplika ahal zaiena, kostu finko txikiekin.

Elektronika inprimatuaren desabantaila nagusienetarikoa teknika hauekin sortu daitezkeen aplikazioen errendimendu elektrikoa ez dagoela silizioan oinarritutako elektronikaren maila berean [21]. Baina kontuan izan behar da teknologia garatu ahala, errendimendua hobetu egingo dela. Errendimenduaz gain, egituren fidagarritasuna ez da beti handiena izaten, eta, horrek, aplikazioen iraupena laburra izatea izan dezake ondorio bezala. Hala ere, aplikazio batzuetarako, ez da bizitza erabilgarri luzerik behar; izan ere, elektronika inprimatua bizi erabilera laburreko produktu askotan erabiliko da; baina beste aplikazio batzuetan desabantaila izan daiteke. Horregatik, bizi iraupena bermatzea etorkizunerako helburu bat izan behar da.

4.2 RLC zirkuitua

Behin elektronika imprimatuan oinarritutako teknologia ezaguturik, honetaz baliatuz RLC zirkuitu baten diseinua eta fabrikazioa burutu egin da. Hasierako asmoa RF-rako zirkuitu bat egitea zen; baina Tecnalian analisia burutzeko $AgilentE4980A \ 20Hz-2MHz$ LCR doitasun neurgailua izan da eskuragarri. Beraz, maiztasun eremu horretan lan egiteko zirkuitu bat egitea erabaki da. Hala ere, RLC-aren analisia egiterakoan, kontuan izan da RF-n gertatu daitezkeen ez idealtasunak eta fenomenoak.

RLC zirkuitua bat erresistentzia batez, haril batez eta kapazitate batez osatutako zirkuitu lineal bat da. Zirkuituak osziladore harmoniko bat sortzen du korronterako, eta LC zirkuitu baten antzera erresonatzen du. Erresistentziaren sarrerak oszilazioen gainbehera handitu egiten du. Bi RLC zirkuitu mota daude hiru osagaien arteko konexioaren arabera: seriean edo paraleloan (19 irudia). Zirkuituaren portaera bigarren mailako ekuazio diferentzial baten bidez deskriba daiteke, 4.1; non I(t) zirkuitu osoaren intentitsitatea den eta RC edo RL zirkuituek lehengo ordeneko zirkuitu gisa jokatzen duten. Zirkuitua seriean konektatuta dagoenean parametroak $\alpha = \frac{R}{2L}$ eta $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ izango dira, eta paraleloan $\alpha = \frac{1}{2RC}$ soilik aldatzen da.

$$\frac{d^2}{dt^2}I(t) + 2\alpha \frac{d}{dt}I(t) + \omega_0^2 I(t) = 0$$
(4.1)

RLC zirkuituek aplikazio asko dituzte osziladore moduan, baina aplikaziorik ohikoena iragazki bezala erabiltzea da. Ezaugarri garrantzitsuenetarikoa maiztasun jakin batera erresonatzeko ahalmena, f_0 erresonantzia-maiztasunean. Nahiz eta erresonantzia fenomenoa aurreko atalean azaldu, RLC zirkuituen kasuan energia bi modutan metatzen delako gertatzen da erresonantzia: alde batetik, eremu elektriko batean kondentsadorea kargatu ahala, eta, bestetik, eremu magnetiko batean, korrontea induktorean zehar dabilen heinean. Energia hori batetik bestera transferi daiteke zirkuituan barrena, eta hori oszilakorra izan daiteke.

Erresonantzia-maiztasuna zirkuituak inpedantzia minimoa duen maiztasunari deritzo, zirkuitua seriean konektatuta dagoenean. Era berean, inpedantzia guztiz erreala, hau da, guztiz



(a) Elementuak serian konektatuta.

(b) Elementuak paraleloan konektatuta.

19 Irudia: RLC zirkuituaren diagramak serian eta paraleloan.

errisistiboa, den maiztasuna da. Izan ere, induktorearen eta kondentsadorearen inpedantziak erresonantzia-maiztasunean berdinak dira, baina kontrako zeinukoak; eta, ondorioz, baliogabetu egiten dira beraien artean. Zirkuitu paraleloetan ordea, zirkuituek inpedantzia maximo bat izango dute erresonantzian. Erresonantzia maiztasuna edozein RLC zirkuiturentzat 4.2 ekuazioak ematen du, LC zirkuituentzako berbera dena. Izan ere, zirkuitu hauetan errosantzia-miztasun berdina da. Erresistentziak maiztasun horretan lortzen den balioa definituko du. Beste aldetik, erresistentziaren balioak oszilazioen indargetze-faktorean izango du eragina (4.3).

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad non \quad \omega_0 = 2\pi f_0 \tag{4.2}$$

$$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} \tag{4.3}$$

RLC zirkuituetan garrantzitsuak diren beste bi propietate, beraien artean erlazionatuta daudenak, banda-zabalera (BW) eta kalitate faktorea (Q) dira. Erresonantzia efektua iragazteko erabil daiteke; erresonantziaren inguruko inpedantzia-aldaketa azkarra erresonantziamaiztasunetik hurbil dauden seinaleak pasatzeko edo bloqueatzeko erabil daiteke. Iragazkien diseinuko funtsezko parametro bat banda-zabalera da. Banda-zabalera ebaki-maiztasunen artean neurtzen da; maiztasun horiek zirkuitutik pasatutako potentzia maximoa erdira jaisten denean (hau da, -3dB) edo inpedantzia maximoa %70.7 jaistean ematen dira. Banda-zabalera 20 irudian ikus daiteke.

$$BW = f_H - f_L \tag{4.4}$$

Q faktorea erresonadoreak karakterizatzeko erabiltzen den neurri orokorra da. Kalitate faktorea banda-zabalerarekin lotuta dago; kalitate txikiko zirkuituak banda zabalekoak dira eta kalitate handiko zirkuituak banda estukoak. Izan ere, Q banda-zabalera frakzionalaren alderantzizkoa da (4.5). Zirkuitu erresonante batentzat 4.6 eta 4.7 ekuazioak erabil daitezke Q kalkulatzeko, serie eta paraleloan konektatutako zirkuituentzat batik bat.

$$Q = \frac{f_0}{BW} \tag{4.5}$$



20 Irudia: Banda-paseko iragazki baten magnitudearekiko erantzuna -3dB-ko banda zabalera irudikatuz.

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \tag{4.6}$$

$$Q = R \sqrt{\frac{C}{L}} \tag{4.7}$$

4.3 Elementuen analisia

Elektronika inprimatua erabiliz RLC zirkuitu bat fabrikatzeko lehenik elementuen analisia egin beharko da. Kontuan izan behar da, nahiz eta analisia ezin izan den RF-n burutu ikuspegi horrekin egin dela azterketa. Mikrouhin-zirkuituetan erabilitako elementuak osagai pasiboa dira, eta hauen tamainak, edozein dimentsiotan, funtzionamendu-uhinaren luzera baino askoz txikiagoa da[22].

Atal honetan kondentsadore (C), haril (L) eta erresistentzien (R) deskribapen laburra, oinarrizko funtzio eta analisiak burutuko dira. Denbora mugapenak direla medio, gehienbat kondentsadoreen azterketa eta analisia izan da sakonki egin dena. Harilen kasuan, egindako azterketa ez da sakonegia izan, baina Miren Hayet doktoregaiaren laguntzaz analisi esperimentala burutzea lortu da. Erresistentziak ez direnez elementu erreaktiboak ez da azterketa ezta analisi sakonik egin behar izan kasu honetarako; nahiz eta beste arlo batzuetan posible izango litzatekeen, adibidez, erabilitako tinta motetan.

4.3.1 Kondentsadoreak

Kondentsadorea energia metatzen duen elementu elektronikoa da. Kapazitatea eremu elektriko batean bi elektrodoren artean energia metatzeko ahalmena bezala definitzen da, plaken artean tentsio-diferentzia dagoenean. 4.8 ekuazio bidez kalkula daiteke, non Q elektrodo bakoitzeko karga totala coulombetan eta V bi eroaleen arteko potentziala.

$$C = \frac{Q}{V} \tag{4.8}$$

Oinarrizko kondentsadore bat aztertzen bada, 21 irudia, ikus daiteke A azalerako bi plaka paralelok, elektrodo deiturikoak, osatzen dutela eta beraien tartean isolatzaile bat edo d
 lodierako eta ε_r permitibate erlatiboko dielektriko bat dutela. Gauss-en lege
ak plaka bakoitzeko karga totala kalkulatzea ahalbidetzen du 4.9 eku
azioaren bidez, nonEx = V/daplikaturiko tentsioagaitik sortutako eremu elektrikoa den. 4.8 eta 4.9 eku
azioak erlazionatuz, 4.10 lortzen da.

$$Q = \oint_{s} \varepsilon E_{x} \cdot ds = \varepsilon E_{x} A \quad non \quad \varepsilon = \varepsilon_{0} \varepsilon_{r}$$

$$\tag{4.9}$$

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{d} \tag{4.10}$$



21 Irudia: Plaka paraleloko kondentsadorea.

Txip motako kondentsadoreen kasuan, kapazitantziaren balio izendatua 1MHz-tan neurtzen da, eta RF-n ohiko aplikazioetan erabiltzen diren maiztasunak askoz handiagoak dira. Kondentsadoreak ez idealtasunak direla eta, seriean haril (L_s) eta erresitentzia (R_s) parasitoak egongo dira eta paraleloki kondetsadore bat (C_p) 22 irudian ikus daitekeenez. Ondorioz, inpedantzia 4.11 ekuazioak ematen du.

$$Z_{c} = \frac{1}{j\omega C_{p} + (R_{s} + j\omega L_{s} + \frac{1}{j\omega C})^{-1}}$$
(4.11)



22 Irudia: Plaka paraleloko kondentsadore baten zirkuitu baliokidea

Kondentsadoreetan garrantzitsua den beste faktore bat kalitate-faktorea da. Honek kondentsadoreak energia metatzeko duen ahalmena neurtzen du, eta, C eta R_s -ren konbinazioen bidez, 4.12 ekuazioak definitzen du.

$$Q = \frac{1}{\omega CR_S} = \frac{1}{2\pi f CR_S} \tag{4.12}$$

4.3.1.1 Inprimatutako kondentsadoreak

Elektronika inprimatuaren aldetik, kondentsadoreak hiru kategoriatan sailkatu daitezke: microstrip, interdigitalak eta metal - insulator - metal (MIM). Geometria interdigitalak kapazitate-balio ertainainak behar direnean erabili ohi dira. MIM geometriakoak kapa anitzeko prozesu baten bidez fabrikatu egiten dira, eta azalera unitate bakoitzeko kapazitatebalio handiena ematen dute, bi elektrodoen artean oso geruza mehea partekatzen baitute.



23 Irudia: Kondentsadore inprimatuen geometriak: a) microstrip, b) interdigitala eta c) MIM.

Elektronika inprimatuan gehien erabiltzen diren kondentsadoreak MIM geometriakoak direnez, hauetan zentratuko da analisia. Zirkuitu baliokidea 24 irudian ikus daiteke. Bertan R_s eta L_s erresistentzia eta harila daude seriean kanpoko elementuak. C kapazitatearekiko paralelo G erresistentzia dago korronte galera dela eta. Kontuan izan behar da RF-rako, aurreko atalean azaldutako microstrip teknologia erabiltzen bada, 25 irudiko zirkuitu baliokidea kontuan izan behar dela. C_1 eta C_2 kondentsadore parasito agertuko dira lurrarekiko konexioa egiterakoan.



24 Irudia: MIM kondentsadorearen zirkuitu baliokidea. B beheko kontaktua da eta T goikoa.



25 Irudia: Microstrip MIM kondentsadorearen zirkuitu baliokidea.

4.3.1.2 Analisi esperimentala

Tecnalian egindako MIM kondentsadoreak fabrikatzeko serigrafia erabiltzea erabaki da teknika honen erraztasun eta erosotasunagatik. Plakak eratzeko *Chimet* fabrikatzailearen zilarrezko tinta eroalea erabili da eta tartea betetzeko *AppliedInkSolutions*-en BT-101 barium titanate dielektrikoa erabili da. Irudiak inprimatzeko erabilitako pantailarekin 20 μm inguruko geruza lortzen da.

Inprimatze prozesuak hiru etapa ditu. Lehenengo beheko plaka bere kontaktuarekin inprimatzen da PET substratuaren gainean zilarrean 26(a) irudian bezala eta 115°C-tan lehortzen uzten da 15 minutuz. Ondoren, geruza dielektrikoa eratu behar da. Horretarako, fabrikatzailearen datasheeta aztertuz, gutxienez bi geruza ipini behar direla esaten da, funtzionamendu egokia bermatzeko hiru edo lau erabiltzea erabaki da, eta inpresio bakoitzaren artean bario titanatoa 9 minutuz 130°C -tan utzi da lehortzen. Arreta izan behar da beheko plaka osorik estaltzeko zirkuitulaburrik gertatu ez dadin. Bigarren pauso honen emaitza 26(b) irudian ikus daiteke. Azkenik, goiko plaka inprimatu eta lehortu behar da (9 minutu 115°C). Inpresioa beheko plakarekin guztiz alineatuta egon behar da kondentsadoreak azalera efektibo guztia izan dezan. 26(c) irudian MIM kondentsadorea bukatuta ikus daiteke.



26 Irudia: MIM kondentsadorea fabrikatzeko pausoak.

Kondentsadoreen analisia burutzeko, 27 irudian ikusten diren sei PET laginetan bost tamaina ezberdineko kondentsadoreak inprimatu dira. Beraien tamainak $8x8mm^2$ -tik $16x16mm^2$ -ra doaz linealki. 1, 2 eta 4 laginak dielektrikoko hiru geruza dituzte, besteek, lau. Irudia aztertzen bada, ikus daiteke nola hainbat kondentsadore batera inprimatzerakoan alineazio

kasu guztietan mantentzea zaila izan den. LCR neurgailua erabiliz kondentsadore guztien kapazitateak eta kalite-faktoreak neurtu dira, 28-32 eta 33-37 irudietan ikus daitezkeenak. 9 taulan balioak 1MHz-tan batu dira.



27 Irudia: Dimentsio ezberdineko kondentsadoreen 6 lagin. Goitik behera mm^2 -tan: 16x16, 12x12, 14x14, 12x12, 10x10 eta 8x8. 1, 2 eta 4 laginak dielektrikoaren 3 kapa eta 3, 5 eta 6 laginak 4 kapa.

Lagina	1		2		3		4		5		6		В.	В.
(1MHz)			2		5				0				3 geruza	4 geruza
	C (pF)	Q	C (pF)	Q	C (pF)	Q	C (pF)	Q	C (pF)	Q	C (pF)	Q	C (pF)	C (pF)
8x8mm ²	21.8	60.85	22.0	1.24	32.2	18.12	29.3	63.34	11.7	57.26	22.0	60.06	24.4	22.0
$10 \mathrm{x} 10 \mathrm{mm}^2$	46.6	22.18	47.5	2.33	48.9	21.32	56.6	67.34	25.8	59.63	44.6	62.53	50.2	39.8
$12x12mm^2$	69.8	54.48	71.9	4.07	64.7	60.61	91.5	68.41	52.4	60.42	67.1	54.78	77.7	61.4
$14x14mm^2$	97.5	37.25	90.3	3.66	77.2	24.01	113.6	65.35	65.1	55.47	77.5	59.08	100.5	73.3
$16 \times 16 \text{mm}^2$	112.7	38.64	95.0	4.56	83.7	53.95	125.3	47.64	75.0	51.81	77.7	54.57	111.0	78.8

9 Taula: Kondentsadoreen laginen balioak 1MHz-tan eta beraien batez besteko kapazitatea geruzarekiko.



28 Irudia: $8x8mm^2\text{-}ko\ kondentsadoreen\ C\ kapazitatea.$



29 Irudia: 10x10mm²-ko kondentsadoreen C
 kapazitatea.



30 Irudia: 12x12mm²-ko kondentsadoreen C
 kapazitatea.



31 Irudia: 14x14mm²-ko kondentsadoreen C
 kapazitatea.



33 Irudia: $8x8mm^2$ -ko kondentsadoreen Q kapazitatea.



34 Irudia: $10x10mm^2$ -ko kondentsadoreen Q kapazitatea.



35 Irudia: 12x12mm²-ko kondentsadoreen Q kapazitatea.



36 Irudia: 14x14mm²-ko kondentsadoreen Q kapazitatea.



37 Irudia: 16x16mm²-ko kondentsadoreen Q kapazitatea.

Emaitzak aztertzen badira, kondentsadoreen kapazitatea azalerarekin handitu egiten da eta dielektrikoaren lodierarekin jaitsi egiten da 4.10 ekuazioarekin bat etorriz. Maiztasunarekiko aldaketak aztertzen badira, handitzean kapazitateak behera egiten du, eta kalitate-faktoreak gora. Espero bezala, orokorrean, dielektriko geruza gutxiago duten kondentsadoreek kapazitatea handiagoa dute. Beste aldetik, kalitate-faktorea kondentsadorearen fabrikazio prozesuak definituko du. 27 irudia eta ?? irudiak aztertuz, geruzak hobeto dituzten kondentsadoreek kapazihate faktore altuagoa definituta dute. Hau da, alineazio on bat eta tinta eroalearen kapa homogeno on batek kalitate-faktore altu bat izango dute. Azkenik, 38 irudian kapazitatea dimentsioarekiko irudikatu da, horrela estimazio bat egin daiteke edozein kondentsadore karraturen kapazitatea kalkukatu ahal izateko.



38 Irudia: Kondentsadoreen kapazitatea dimentsioarekiko dielektriko 3 (gorri) eta 4 (urdin) geruzentzan.

4.3.2 Harilak

Haril bat zirkuitu elektrikoetako elementu pasibo bat da. Bere funtzioa, autoinduktantzia fenomenoaz baliatuz, energia biltzea da eremu magnetiko bezala. Hau neurtzeko induktantzia L erabiltzen da. Induktantziaren ϕ fluxu magnetikoaren bidez definitzen da 4.13 ekuazioren bidez, non I harilean zeharreko korronte elektrikoa den eta B eremu magnetikoaren dentsitatea.

$$L = \frac{1}{I} \oint_{s} B \cdot ds = \frac{\phi}{I} \tag{4.13}$$

Kalitate-faktorea kalkulatzeko 4.14 ekuazio dugu, non R_s harilaren ez idealtasunek seriean

sortutako erresistentzia den [23].

$$Q = 2\pi f \frac{L}{R_s} \tag{4.14}$$

4.3.2.1 Inprimatutako harilak

Inprimatutako harilak bi edo hiru dimentsioko estrukturetan sailkatu daitezke. Bi dimentsiotako haril inprimatuak lau geometria izan ditzakete 39 irudian erakusten direnak: meandroa, errektangularra, zirkularra edo hainbat alboko geometria (hexagonala,oktogonala,...). Bakoitzak bere abantaila eta desabantailak ditu. Elektrikoki joera hoberen duena zirkularra da, baina bere diseinua konplexuena da. Aukeratutako geometria errektangularra izan da erabilena bere diseinua erraza delako.



39 Irudia: Bi dimentsioko harilen geometriak [19]

4.3.2.2 Analisi esperimentala

Analisi esperimentala burutzeko 21 birako bi haril errektangular eraiki dira inkjet inpresio teknologiaren bidez. Bertan 0.33mm-ko punta eta zilar tinta eroalea erabili dira gap ezberdineko bi haril eraikitzeko. Kontuan izan behar da, nahiz eta 0.33mm-ko punta erabili lortutako linea zerbait lodiagoa izango dela difusioa dela eta. Diseinatutako harilak lineen arteko gap-a 0.1mm eta 0.5mm izateko diseinatu dira.

Hainbat saiakera egin ostean, inkjet makina metodoa ongi kalibratuta egon dadin 40 irudiko harilak lortu dira. Haril hauen kalitate-faktore eta induktantziaren balioak maiztasunarekiko 41 eta 42 irudietan ikus daitezke. Emaitzak aztertzen badira, ikus daiteke bi harilen induktantziak antzekoak direla. 1MHz-tan $L(gap = 0.1mm) = 47.87\mu H$ eta $L(gap = 0.5mm) = 51.25\mu H$ dugu, ia induktantzia berdina. Aztertutako maiztasun-eremuan ikusten da nola induktantzia esponentzial jauzten den, baina kontuan izan behar da harilen analisi egoki bat egiteko maiztasun-muga altuagoa behar dela. Beste alde batetik, maiztasun baxuetan altuetan baino induktantzia balio altuagoak ditugu. Kalitate-faktorearen kasuan, maiztasunarekin igo egiten da espero bezala, eta gap handiagoa duen harilaren kasuan kalitate faktore hobea dugu, 1MHz-tan 0.56 eta 0.47 balioak izanik.



40 Irudia: 21 birako harialak. 0.1mm (ezker) eta 0.5mm-ko (eskuma) gap-a.



41 Irudia: Harilen kalitate-faktorea.



42 Irudia: Harilen induktantzia maiztasunarekiko.

4.3.3 Erresistentziak

Erresistentzia elektrikoa korronte elektrikoak material baten zehar igarotzeko duen oztopo maila da. Osagai baten erresistentzia kalkulatzeko 4.15 ekuazioa erabiltzen da eta bere unitatea Ω da. Bertan, ρ materialaeren erresistibitatea den eta σ eroankortasuna. l eta A dimentsioak 43 irudian ikus daitezke, $A = W \cdot t$ den.

$$R = \rho \frac{l}{A} = \frac{l}{\sigma A} \tag{4.15}$$



43 Irudia: Erresistentzia planar baten geometria.

4.3.3.1 Analisi esperimentala

Erresistentziak fabrikatzeko serigrafia erabili da eta bi karbonozko tintaz, Bectron GP9580 eta GP9580, eginiko dimentsio ezberdinetako erresistentziak aztertu dira. Eraikitako erresistentziak 42mm-ko luzeera dute eta 1, 2 eta 3mm-ko zabalerakoak izan dira 44 irudian ikusten direnez. Lorturiko balioak 10 taulan daude; eta espero bezala, guztietan pantaila berdina erabili denez, hau da, lodiera berdina dute denak, linea estuagoak erresistentzia handiagoa dute.

		$R(\Omega)$	
	$42x1mm^2$	$42x2mm^2$	$42x3mm^2$
GP9580 ($\rho < 55$)	892	578	345
GP9555 ($\rho < 50$)	729	424	360

10 Taula: Fabrikatutako erresistentzien neurtutako balioak.



44 Irudia: Fabrikatutako erresistentziak.

4.4 Diseinu eta fabrikazioa

RLC zirkuitu bat osatzen duten elementuen azterketa egin ostean, paraleloan konektaturiko RLC zirkuitu erresonante bat fabrikatzea erabaki da. Horretarako, teknika ezberdinak erabiliko direnez eta alineazioa mantentzea posiblea ez denez PET substratua ez delako finko uzten posizio batean, elementuz elementuko fabrikazioa egingo da. Elementuak eraikitzeko erabiliko diren prozesu eta materialak aurreko ataletan aipatutakoak izango dira: PET substratua, zilarrezko tinta eroalea, bario titanato dielektrikoa eta Bectron GP9580 karbonoa.

Fabrikatu egin den lehenengo elementua inkjet bidezko harila izan da. Diseinautako harilak hogeita bost bira ditu eta w = 0.33mm eta 0.5mm-ko gap-a. Induktantzia $50\mu H$ baino zerbait handiagoa izatea espero da, 3.3.2.2 ataleako harilak baino 4 bira gehio dituenez gero. Lorturiko harilaren lineen eta gap-aren zabalera zehaztasunez ezagutzeko mikroskopioz neurtu da. 45 irudian ikus daitekeenez lorturiko $w = 752.92\mu m$ -koa izan da eta gap = 306.64 μm -koa. Analisian komentatutako zabalera handitzea difusioa dela eta frogatu dela.

Kasu honetan harilaren zentroko kontaktua kanpora atera behar da zirkutuarekin kontaktua egin ahal izateko. Horretarako, isolatzaile moduan, bario titanato dielektrikoa erabili da; modu honetan, dielektrikoaren gainetik zirkuituaren zilarrezko pista zentroraino sartu ahal egingo da zirkuitulaburrik egin gabe. Serigrafia bidez dielektriko 4 geruza inprimatu dira isolatzaile funtzioa bermatu dadin eta dimentsioak $30x4mm^2$ izan dira 1mm-ko pista erosotasunez sar dadin 46 irudian ikus daitekeen bezala. Kontuan izan behar da pista-dielektriko berri hau egiteak kondentsadore txikiak sortzea ekarriko duela era distributuboan, eta baliteke hauek eragina izatea harilean. Harilaren induktantzia eta kalitate-faktorea neurtu dira LCR neurgailuarekin 1MHz-tan balioak $55\mu H$ eta 0.8 izanik.

Hurrengo pausoan, kondentsadorea inprimatu egin da. Zirkuitua 1MHz-tan erresonatzea nahi denez, $50x50mm^2$ -ko kondentsadorea fabrikatzea erabaki da dielektrikoarentzat 3 geruza inprimatuz. Izan ere, 38 irudiko ekuazio erabiltzen bada, 500pF inguruko kapazitateko

kondentsadorea lortuko da eta, 4.2 ekuazioa jarraituz, zirkuituaren erresonantzia-maiztasuna 960kHzinguru izan da teorikoki. 47 irudietan kondentsadorearen inpresio prozesua dago. Bertan RLC zirkuituaren pista ikus daiteke.



45 Irudia: Harilaren w eta gap-a mikroeskopioz neurtuta.



46 Irudia: RLC zirkuituaren harila.



47 Irudia: RLC zirkuituko kondentsadorearen fabrikazio prozesua.

Kontuan izan behar da kondentsadorearen dimentsioak analisian fabrikatutakoak baino askoz handiagoak direla. Ondorioz, inpresioa ondo atera dadin erabilitako pantaila hutsune handiagoak dituen beste bategatik aldatu da. Aldaketa hau inprimazioan tintaren homogeneotasuna mantentzeko egiten da. Hala ere, dielektrikoa inprimatzerakoan, homogeneotasun hau ez dela guztiz mantendu ikusi da. Kondentsadorearen 1*MHz*-tan neurtuz hurrengo balioak lortu dira: C = 1.37nF eta Q = 26.1. Lortutako kapazitatea esperotakoa baino askoz handiagoa da. Hau aipatutako dielektrikoaren homogeneotasun faltagaitik izan daiteke. Izan ere, arazo horrek dielektrikoaren lodiera jaitsi dezake eta, 4.10 ekuazioak erakusten duenez, *d* txikitzen bada *C* handitu egiten da.

Azkenik, erresistentzia fabrikatu baino lehenago, pisten bidez haril eta kondentsadorea konektatu dira (48(a) irudia) LC zirkuitu bat eratuz. Kontuan izanda kapazitate berria, erresonantzia-maiztasun teorikoa $f_{0_{teo}} = 580 kHz$ izango da. Ondoren, $42x2mm^2$ dimentsioetako karbonozko erresistentzia inprimatu da 48(b) irudian ikusten den RLC zirkuitua osatuz. LC eta RLC zirkuituen inpedantzia maiztasunarekiko 49 irudian ikus daite.

Grafikoak aztertuz, LC zirkuituan lorturiko inpedantzia maximoa 177.47
Ω-koa da $f_{0_{LC}}=520kHz$ -ko erresonantzia-maizta
sunean. Erresistentzia gehitzerakoan, teoriak dioenez, inpedantzia maximoa jaitsi egiten da 151.34 Ω-tar
a $f_{0_{RLC}}=600kHz$ -ko erresonantzia-maizta
sunean. Erresonantzia-maiztasunean diseinatzerakoan esperotako 560kHz-etatik daude.

Beste aldetik, banda-zabalera aztertzen bada, behe-paseko iragazki baten itxura dute bi grafikoek; $f_{H_{LC}} = 1.19MHz$ eta $f_{H_{RLC}} = 1.32MHz$ izanik ebaki-maiztasunak LC eta RLC zirkuituentzat [24]. Ondorioz, zirkuituen kalitate-faktoreak, 4.5 ekuazioak erabiliz, $Q_{LC} = 0.437$ eta $Q_{RLC} = 0.454$ dira. Zentzuzkoa da Q balio baxua izatea, erresonantzia-gailur handirik ez dagoelako.



(a) *LC zirkuitua*.

(b) RLC zirkuitua.

48 Irudia: Inpresio bidez eraikitako zirkuitua.



49 Irudia: Inpresio bidez fabrikatutako RLC zirkuitua.

5 Ondorioak eta etorkizunerako proposamenak

Lan honetan bi helburu garatu dira. Alde batetik, materialen karakterizazioarako metodoa frogatu eta bereganatzea, eta, bestetik, elektronika inprimatu bidez RLC zirkuitu bat diseinatu eta fabrikatzea.

Materialen karakterizazio egiterako orduan, material dielektrikoetan zentratu denez, hauek definitzen dituzten propietate fisikoak aztertu dira, lortutako emaitzak ulertzeko. Teknologia planarrean onarritutako *microstrip* transmisio lerroetan oinarritutako erresonadoreak erabili direnez hauek diseinatzeko metodoa ikasi eta ulertu da, hala nola hauen analisia egiten ikasi da. Simulazio EM-rako CST programa erabiltzen ikasi da, edozer fabrikatu baino aurretik bere portaera aurreikusteko balio duena beste aplikazio batzuen artean.

Material dielektrikoen karakterizazioen inguruan, metodo erresonanteak frogatu dira material komertzial ezberdinetarako, simulazio zein esperimentalki. Baita ikusi da fabrikazio metodoak eragina izan dezakeela bukaerako emaitza esperimentalean.

Tecnalian inpresio funtzionaleko taldean elektronika inprimatuaren inguruan lan egin da. Bertan serigrafia zein inkjet inprimazio teknikak landu dira emaitza onak lortuz tinta eroale, dielektriko eta organikoekin.

Hasiera batean ipinitako helburua, RLC zirkuitu bat fabrikatu eta frogatzea, lortu egin da. Horretarako, elementu ezberdinak aztertu dira inpresio elektronikoaren ikuspuntutik. Gehien sakondu den elementua kondentsadorea izan da, bukaeran dimentsioan oinarritutako diseinuen kapazitatearen estimazioa egitea lortu da.

Fabrikatutako zirkuitua 560kHz erresonantzia-maiztasuna izan dezan paraleloan konektatutako RLC zirkuitu izan da. Elementuka eraiki denez, LC eta RLC zirkuituen arteko emaitzak neurtu ahal izan dira. Lortutako erresonantzia-maiztasunak bateragarriak dira diseinatuta-koarekin 520kHz eta 600kHz direnez gero. Frogatu egin da, paraleloan konektatutako LC zirkuitu erresonanteak inpedantzia maximoa dutela eta hau jaitsi egiten dela erresistentzia sartzean. Eraikitako zirkuituaren maiztasunarekiko erantzuna behe-paseko iragazki batena izan da ebaki-maiztasunak 1.19MHz eta 1.32MHz-koak izan dira LC eta RLC zirkuituentzat. Beraz, RLC iragazki funtzional bat lortu da fabrikatzea inpresio elektronikoa erabiliz.

Nahiz eta helburuak bete diren, lan honek duda eta bide berriak zabaltzen ditu. Hasteko, elektronika inprimatuaren inguruan egin den azterketa behe-maiztasunean izan da baliabide mugapenak direla eta. Oso interesgarria izango litzateke azterketa guzti hau goimaiztasunean egitea bertan gertatzen diren fenomeno eta ez idealtasunak aztertu ahal izateko. Beste alde batetik, lan honetan kondentsadoreetan zentratu dugu analisia, haril eta erresistentzien inguruko analisia egitea inpresio elektrikoko ikuspuntutik elementu hauek hobeto ulertzea ekarriko luke.

Esan bezala, RLC zirkuitu funtzional bat eraiki da, honek RLC zirkuituen ezberdinen portaera aztertzeko ibilbidea irekitzen du. Sentsore edo iragazkia mota ezberdinak landu daitezke, hauen bideragarritasuna aztertuz eta posible bada praktikan ipiniz.

VNA-rekin neurketak egiterako orduan, arazoak egon dira PET-ean ipinitako konektoreak finko egotearekin eta substratua ez deformatzerekin. Arazo hau konpontzea garrantzizkoa dela uste da, izan ere, elementu zurrun eta ez-zurrunen arteko konexio sendo eta egokiak lortzea garrantzitsua da etorkizun batean teknologia hau beste batzuekin inplementatu ahal izateko.

Bukatzeko, esperientzia pertsonalaren aldetik, lan hau oso aberasgarria izan dela esan daiteke. Alde batetik, RF-ko eremuan lan egin da, honek suposatzen dituen arazoak ikusiz eta beraiekin lan eginez. Graduan zehar ikasitako hainbat fenomeno eta materialen propietateak esperimentalki bizi izan dira; honek, kontzeptu hauek hobeto ulertzea eta barneratzea izan du ondorio bezala. Beste aldetik, Tecnalia bezalako toki batean lan egiteak, laborategi batean lan egiteak zer suposatzen duen erakutsi eta elektronikaren alde teoriko zein praktikoak nola elkarzen diren erakutsi dit. Baita ere, nola zientzia alor anitzeko kontzeptua den; izan ere, elektronika egiterako orduan ezin dira alde batera utzi kimika edo fisika, adibidez. Irakaspen guzti hauek ez litzatezke posible izango nire tutore eta lankideak gabe; horregatik, eskerrak eman nahi dizkiet.

Erreferentziak

- [1] Paul Calvert. Inkjet printing for materials and devices. *Chemistry of Materials*, 13(10):3299–3305, 2001.
- [2] Raghu Das & Dr Xiaoxi He. Printed, organic & flexible electronics forecasts, players & opportunities 2011–2021, 2011. IDTechEx.
- [3] Raghu Das & Dr Xiaoxi He. Printed, organic & flexible electronics forecasts, players & opportunities 2020–2030, 2020. IDTechEx.
- [4] CST Studio Suite.
- [5] D.J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Cambridge University Press, 4th edition, 2017.
- [6] Joaquín Portilla. Sistemas de alta frecuencia. apuntes., 2020. EHU/UPV.
- [7] D.M. Pozar. Microwave engineering. John Wiley & sons, 2011.
- [8] Erik O. Hammerstad. Equations for microstrip circuit design. In 1975 5th European Microwave Conference, pages 268–272, 1975.
- [9] E. Hammerstad and O. Jensen. Accurate models for microstrip computer-aided design. In 1980 IEEE MTT-S International Microwave symposium Digest, pages 407–409, 1980.
- [10] Isaac Waldron. Ring resonator method for dielectric permittivity measurement of FOAMs. PhD thesis, Worcester Polytechnic Institute, 2006.
- [11] Cheng-Cheh Yu and Kai Chang. Transmission-line analysis of a capacitively coupled microstrip-ring resonator. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 45(11):2018–2024, Nov. 1997.
- [12] A. R. Fulford & S. M. Wentworth. Conductor and dielectric-property extraction using microstrip tee resonators. *Microwave and Optical Technology Letters*, 47(1):14–16, Mar. 2005.
- [13] Javier Carnerero Cano. Caracterización de materiales para sensores de radiofrecuencia, 2015. Universidad Carlos III de Madrid.
- [14] MATLAB.
- [15] Github biltegia.
- [16] Anne Helmenstine. Sources of error in science experiments, 2016. sciencenotes.org.
- [17] Fr4 datasheet.
- [18] Arlon 25n datasheet.
- [19] M. Keskinen. End-of-life options for printed electronics. In Vannessa Goodship and Ab Stevels, editors, *Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Hand*-

book, Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, pages 352–364. Woodhead Publishing, 2012.

- [20] Garret McKerricher, Jose Gonzalez Perez, and Atif Shamim. Fully inkjet printed rf inductors and capacitors using polymer dielectric and silver conductive ink with through vias. *IEEE Transactions on Electron Devices*, 62(3):1002–1009, 2015.
- [21] Jani Miettinen, Ville Pekkanen, Kimmo Kaija, Pauliina Mansikkamäki, Juha Mäntysalo, Matti Mäntysalo, Juha Niittynen, Jussi Pekkanen, Taavi Saviauk, and Risto Rönkkä. Inkjet printed system-in-package design and manufacturing. *Microelectron.* J., 39(12):1740–1750, dec 2008.
- [22] I.J. Bahl. Lumped ELements for RF and Microwave Circuits. Artech House, 2003.
- [23] Getinet Ashebir, Serges Zambou, Ulrich Männl, Rhyme Setshedi, Margit Härting, and David T. Britton. Fully screen printed lrc resonant circuit. *Microelectronic Engineering*, 162:6–11, 2016.
- [24] H.F. Castro, V. Correia, E. Sowade, K.Y. Mitra, J.G. Rocha, R.R. Baumann, and S. Lanceros-Méndez. All-inkjet-printed low-pass filters with adjustable cutoff frequency consisting of resistors, inductors and transistors for sensor applications. *Organic Electronics*, 38:205–212, 2016.